科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年6月3日現在

機関番号:11201
研究種目:基盤研究(B)
研究期間: 2008 ~ 2010
課題番号:20360416
研究課題名(和文)照射ナノ損傷組織と磁壁とのダイナミックス研究
研究課題名(英文)Study on dynamics between domain wall and irradiation damage
研究代表者 越後谷 淳一(ECHIGOYA JYUNICHI) 岩手大学・工学部・教授 研究者番号:00005539

研究成果の概要:中性子照射材・模擬材について,動的磁気特性を計測し,ナノ欠陥と磁壁挙動 との関係について考察を行うとともに,照射析出による溶質元素の濃度変化評価を目的とした モデル化と定量的解析を行った.また,ローレンツ電子顕微鏡や磁気光学カー効果顕微鏡によ り,照射モデル材・シミュレーション照射材の格子欠陥と磁壁とのミクロレベルでの相互作用 挙動を調べ,欠陥と磁壁とのダイナミックスを解明するとともに,マクロ領域における照射損 傷組織と磁壁との相互作用について検討した.

研究成果の概要 (英文): Dynamic magnetic properties on neutron irradiated Fe and Fe-Cu model alloy and those materials simulated for neutron irradiation were evaluated. Based on those measurements, dynamics between domain walls and irradiation damages were investigated. Also, interactions between lattice defects and domain walls on the ferromagnetic materials simulated for irradiation damage were clarified in both micro and macro scale by domain observation using Lorentz TEM and Kerr effect microscopy.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	7,000,000	2,100,000	9,100,000
2009 年度	4,300,000	1,290,000	5,590,000
2010 年度	1,500,000	450,000	1,950,000
総計	12,800,000	3,840,000	16,640,000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:総合工学・原子力学 キーワード:格子欠陥,磁壁,照射損傷

1. 研究開始当初の背景

近年,各種社会基盤構造物の高経年化に伴い,機器構造物の健全性評価に関する技術開発が求められている.原子力発電プラントにおいては圧力容器鋼の中性子照射脆化の進行が懸念される.脆化の進行を的確に予測する上で脆化メカニズムの解明が重要課題となっている.実際の商業炉での健全性評価では,運転開始時に装荷した監視試験片を用い

て定期的に衝撃試験(破壊試験)を実施して きたが,原発の長期利用による試験片の不足 問題が生じている.その代替技術の一つとし て非破壊評価法の開発が期待されている.

脆化の原因にCuリッチ析出物や転位ルー プ等の照射ナノ欠陥の形成があげられる. 岩 大・保全センターでは照射中の連続磁気計測 から,照射欠陥が転位近傍に形成することを 提唱し, 電顕観察からそれを確認した. この 結果は, 従来の損傷モデル(カスケード損傷 により一様に形成した欠陥の密度に着目)で は脆化機構の説明として不十分で, 転位近傍 の欠陥による固着効果を考慮する必要性を 示唆する. これまでの研究で「転位近傍の欠 陥形成」の評価という新しい観点から磁気計 測の有用性が検証できたが, 実際の脆化評価 に応用するには定量的評価と予測性が必要 となる. 磁気パラメータの変化挙動の定性的 評価やデータベース化のような従来型研究 でなく, "転位近傍の照射欠陥と磁壁とのダイ ナミックス"を直接的に解明した上での, 機 構論に裏付けされた脆化評価法の構築が必 要である.

2. 研究の目的

圧力容器鋼照射材・模擬材について、磁気 バルクハウゼンノイズや透磁率を計測し、ナ ノ欠陥と磁壁挙動との関係についてモデル化 と定量的解析を目指すとともに、動的ヒステ リシス曲線を計測し、照射析出による溶質元 素の濃度変化評価を目的としたモデル化と定 量的解析を行う.また、ローレンツ電子顕微 鏡観察により、照射モデル材・シミュレーシ ョン照射材の格子欠陥と磁壁とのミクロレベ ルでの相互作用挙動を調べ、欠陥と磁壁との ダイナミックスを解明するとともに、マクロ 領域の観察が可能な磁気光学カー効果顕微鏡 を用いた磁区観察を行い、照射損傷組織と磁 壁相互作用を調べ、計測可能な巨視的磁気特 性との対応を図ることを目的とする.

- 3. 研究の方法
- (1) 照射模擬材の準備
- Fe-Cu 合金の熱時効材

照射脆化の要因として Cu リッチ析出物の 形成が挙げられる. それらを模擬するため, Fe-1wt.%Cu モデル合金を測定試料として用 いた. Fe-Cu合金試料は1123 Kで5時間溶体化 処理を行い,過飽和固溶体とした. その後, 試料をそのままの状態で保持したものと 5 -40%の圧延率で冷間圧延した試料を準備した. 冷間圧延の目的は試料に転位を導入するため である.

② 鉄単結晶の重イオン照射材

分子線エピタキシー法により,高品位な鉄 単結晶膜を作製した.タンデム型加速器(九 州大学応用力学研究所共同利用)を用いて重 イオン照射(3.2MeV Ni³⁺,室温照射)した. SRIM コードを用いて損傷量を計算し,照射 前後での電気抵抗率測定(10K~室温)と VSM による磁化測定を行った.さらに TEM 観察により照射欠陥評価を行った.一部の試 料については、イオン照射時に Al 箔で試料 表面をマスキングして同一試料内に照射・未 照射域を作り、カー効果顕微鏡による磁区観 察を行った.

3 鉄多結晶の超高圧電子線照射材

多結晶鉄の TEM 観察用ディスク型試料の エッジ部について, 超高圧電子顕微鏡を用い て電子線照射し, 転位ループを導入した (200℃, 0.15dpa). その後, ローレンツ TEM で磁壁移動の様子を観察した.

(2) 中性子照射材の準備

純鉄, Fe-Cu 合金(圧延・未圧延材を含む) および圧力容器鋼の薄板型試料(20×6×0.4 mm)について,東北大学金研大洗研究施設の 共同利用研究の枠組みで中性子照射を行っ た.ベルギーBR2炉を用いて中性子照射を行っ た.(照射温度:290-300℃,照射量: 1.0×10²⁴n/m²).照射後試料のマイクロビッカ ース硬度及び磁気特性(ヒステリシス曲線, バルクハウゼンノイズ,インピーダンス)を 調べた.大洗研究施設のホットラボに,専用 の磁気計測装置を持ち込み,照射材の磁気特 性を調べた.

(3) 動的磁気特性評価

動的磁気ヒステリシス測定

Fe-Cu 合金のリング状試料(外形 18mm 内径 12mm 厚さ 2mm)に励磁・検出コイルを巻き,励磁コイルにバイポーラ電源から三角波電流を流し,磁界を発生させた.最大磁界を2.8kA/m に固定し,励磁周波数を 0.05 から1Hz まで変化させた.検出信号をアンプ(60dB)・ローパスフィルタ(40Hz)・ADボードを通して,PCに取り込んだ.LabVIEW上で検出信号を積分することで磁束密度を求め,磁界強度データと合わせることで磁気ヒステリシス曲線を得た.その励磁周波数依存性を調べた.

② 磁気バルクハウゼンノイズ(MBN)計測時効材については磁気ヨークを試料上に配置し、磁気ヨークに巻いた励磁コイルに周波数1Hz,振幅1Aの三角波電流を印加して試料を励磁した.空芯コイルを試料表面に配置し、MBN信号を計測した.また、照射材については試験片を磁気ヨークで挟み込み、試験片の周囲に巻いたコイルの出力を検出した.コイルに誘起された電圧は増幅し、100-200kHzのバンドパスフィルタを通して、ADコンバータによりパソコンに取り込んだ.評価には、出力電圧の2乗値を1周期分積分したMBNエネルギーを用いた.

③ 磁気ヨークのインピーダンス計測

時効材については磁気ヨークにインピーダ ンス計測用のコイルを巻き,磁気ヨークを試 料上に配置して計測した.照射材は,空芯コ イルを作製し、その内部に試験片を挿入した 状態でコイルのインピーダンスを計測した. インピーダンスの測定には LCR メータ (HIOKI 3522-50)を用いた.インピーダンス 測定時に通電する電流値は 10 mA とし、1 Hz - 1 kHz の周波数範囲で計測した. 試料のイ ンピーダンス Z は実部である抵抗分 R と虚部 のインダクタンス分 L に分けられ、Z = R + j2 π fL,と表される.ここで、f は測定周波数で ある. R, L はそれぞれ、測定試料の複素透磁率 の虚部、実部の変化を反映する.

- (4) 磁区観察
- ① カー効果顕微鏡による観察

初年度導入した,ネオアーク社製ドメイン スコープ(カー効果顕微鏡)を用いて磁区観 察を行った.顕微鏡に自作のヘルムホルツコ イルを設置し,バイポーラ電源と接続した. 電源に送る励磁信号と CCD 撮影を同期させ ることで,磁化過程における磁区の連続観察 を実施した.

② ローレンツ TEM による観察

Philips 社 Tecnai30(岩手大既存装置)のロ ーレンツモード機能を活用して, TEM 用試料 の磁区観察を行った.ミニコンデンサレンズ を用いて磁場印加し, 照射格子欠陥による磁 壁のピン止めの様子を観察した.

4. 研究成果

(1) 熱時効した Fe-Cu 合金の動的磁気特性

磁気ヒステリシス特性

熱時効過程では Cu 析出物形成に加えてマ トリックスの組織変化(固溶 Cu 原子の濃度 減少)が生じる.非破壊評価法として応用す る上で、磁気特性に与える両者の効果を知る 必要がある.磁化曲線の励磁周波数依存性を 調べ、簡単な解析モデルに基づき析出物と固 溶原子の効果を分離し、模擬材の磁気特性に 与えるそれらの影響について調べた.

下記の式のように、ヒステリシス損失を周 波数非依存項(静的損失)と依存項(動的損 失)とに分け、さらに後者が導電率σと仮想的 な透磁率μの積で表されるとする.さらに静 的損失項と透磁率項を、固溶体成分と析出物 成分の和で近似した.5種類のCu濃度(0.3~ 1.2%)のFe-Cu過飽和固溶体のヒステリシス 損失の励磁周波数依存性データに対して非 線形フィット行い、解析で必要となる係数を 決定した.

$$W = W_{Static} + W_{Dynamic} \cdot f^{n} = W_{Static} + C\sigma\mu^{2} \cdot f^{n}$$
$$= w_{0} + \Delta w_{solute} + \Delta w_{prec.}$$
$$+ C\sigma(\mu_{0} + \Delta \mu_{solute} + \Delta \mu_{prec.})^{2} \cdot f^{n}$$

図1に熱時効過程で測定したヒステリシス

損失(Fe-1%Cu, 500℃時効)の周波数依存性 を解析した結果を示す.時効による変化量を 明確にするため,固溶体成分については,初 期値からの変化量である,Δμ' solute とΔw' solute とで整理した.それら固溶体成分の変化挙動 は,時効に伴い固溶 Cu 原子濃度が減少しマ トリックス状態が純鉄に近づき磁化しやす くなったことを反映している.本研究では, 動的磁気特性計測とその解析をもとに,固溶 状態・析出物の組織変化が磁気特性に与える 影響を分離できることを示したが,転位の組 織変化が及ぼす影響を考慮に入れるなど,さ





らに検討が必要である.

② バルクハウゼンノイズ特性

図2は時効時間に対する MBN エネルギー の変化を示したものである.未圧延試料(圧 延率0%)については, MBN エネルギーは時 効時間30分までほぼ一定であり,その後10³ 分までは減少し,10³分以上ではわずかなが ら増加する. 圧延材に関しては, MBN エネル ギーは熱時効時間に対して10³分までは減少 し,その後増加した. 圧延率が大きい試料ほ ど,時効初期における MBN エネルギーの低 下する割合が大きい.

③ 磁気インピーダンス測定



図2MBN エネルギーの時効時間依存性

図3には時効時間に対するインピーダンス の変化を各圧延率の試料に対して示した.た だし、1 Hz におけるインダクタンスの値であ る. 未圧延試料のインダクタンスは時効初期 に減少し、10 分付近で極小値を取った後 10³ 分まで増加した. さらにその後減少した. 冷 間圧延した試料では、インダクタンスは 10³ 分までは増加し、その後減少した.

(2) イオン照射材の磁気特性





鉄薄膜(厚さ 30 nm)の残留抵抗率は, イ オン照射(損傷度は 30 nm 深さで 0.3 dpa)に より $0.9 \times 10^8 \Omega$ m増加した.これにより照射欠 陥が導入されたことを確認した.図4に VSM により測定した照射前後での磁化曲線(磁化 は飽和磁化で規格化)を示す.(a)が[100],(b) が[110]方向に磁場を印加したものである.単 結晶薄膜の結晶磁気異方性はバルクの異方 性と同様であり,さらにイオン照射前後で磁 気異方性や保磁力に顕著な違いは見られな かった.

Eldrup らは, 0.2 dpa, 70℃での中性子照射試



図4 イオン照射前後での磁化曲線の変化 磁場印加方向 (a) [100] (b) [110]

料について,陽電子消滅法によるサブナノサ イズの高密度空孔クラスター (10^{24} m⁻³ オーダ ー)と TEM 観察による数ナノサイズの低密 度転位ループの形成を確認している (JNM 2002).さらに電気抵抗率の増加 ($\Delta \rho$ = $1.8 \times 10^8 \Omega$ m)が,高密度空孔クラスターの形 成によると報告している.本実験の抵抗率の 増加量のオーダーはこれと同じであり,イオ ン照射材でもサブナノサイズの高密度な空 孔クラスターが形成していると考えられる. そのような照射欠陥は磁気特性に大きな影 響を及ぼさないことを示している. (3) 中性子照射材の磁気特性

① 動的ヒステリシス特性

保磁力については、未圧延材では純鉄を除 き、ほとんど変化しないか若干減少する傾向 が見られた.一方、圧延材ではすべての試料 で大きく減少した.初期転位状態の照射によ る変化に敏感であることがわかった. ② バルクハウゼンノイズ特性

図 5 には、未圧延及び圧延した純鉄及び Fe-Cu 合金の MBN エネルギーを中性子照射 前後でまとめた図を示した。未圧延材につい ては純鉄及び Fe-Cu 合金のどちらにおいても 大きな変化は見られなかった。一方、圧延材 においては、照射後に MBN エネルギーの減 少が確認された。

③ 磁気インピーダンス測定



図5 照射前後の MBN エネルギー

図 6 は、未圧延及び圧延した純鉄及び Fe-Cu 合金のインピーダンスを中性子照射前 後でまとめたものである.未圧延材について は純鉄及び Fe-Cu 合金のどちらにおいても大 きな変化は見られなかった.一方、圧延材に おいては、照射後にインピーダンスの増加が 確認された.すなわち、透磁率が増加し、磁 気特性がソフト化している.



図6 照射前後のインピーダンス

(4) 磁区観察

鉄単結晶の重イオン照射材

微細加工により150×1000 μmのストライプ 状の厚さ30 nm 鉄単結晶薄膜を作製し,右上 半分をマスクして照射した試料について,カ 一効果顕微鏡で磁区観察を行った(図7.数 字は印加磁場[Oe]).長手方向がFeの[110] 方向で,磁化容易方向に磁場印加したところ, 磁化反転過程で,照射・未照射域境界で逆磁 区の形成が見られた.照射・未照射域内では 磁区構造に顕著な違いは見られなかった.後 者の挙動は先に示した磁化測定の結果と一 致しており,高密度なサブナノサイズ空孔ク ラスターは磁化過程に顕著な影響を及ぼさ ないことがわかった.



図7 イオン照射した Fe 薄膜の磁区

②鉄多結晶の超高圧電子線照射材

電解研磨により薄片化した鉄多結晶のエ ッジ付近において、電子線を照射した領域で 大きな転位ループコロニーの形成が確認で きた.印加磁場を連続的に変えながらローレ ンツ TEM で磁壁移動を観察したところ、 個々の転位ループに磁壁がピン止めされる 様子を初めて確認できた(図8).100 nm以 下の転位ループサイズでもピン止め効果が 認められており、先に報告している中性子照 射中の純鉄の保磁力増加(基盤研究Sの研究 成果)が、転位ループによる磁壁のピン止め 効果に起因することを明らかにした.

(5) 成果のまとめ

中性子照射した純鉄, Fe-Cuモデル合金(未 圧延材, 圧延材)のヒステリシスループ, バル クハウゼンノイズ(MBN),インピーダンス の測定を行い,動的磁気特性の照射による振 る舞いを明らかにした.また,同様にイオン 照射したFe,熱時効したFe-Cuモデル合金の 動的磁気特性の振る舞いを明らかにした.

照射模擬材の組織観察や磁気特性変化計測 の結果に基づいて,照射損傷と磁気特性変化 との相関について検討した.照射により導入



図 8 転位ループによる磁壁のピン止め (a)(b) defocus, (c) just focus 写真 される転位ループや銅析出物などの格子欠陥

そのものと磁壁との相互作用は必ずしも大き くないことが明らかとなった.一方,未照射 時に転位を多く含む試料では,転位ループ, 銅析出以外に照射により誘起される磁壁挙動 に影響を及ぼす組織変化が生じることが示唆 された.

磁気光学カー効果顕微鏡及びローレンツ電 子顕微鏡を用いてイオン照射した鉄単結晶及 び熱時効したFe-Cuモデル合金の動的磁区観 察を行い,磁界印加時における磁壁の挙動を 明らかにした.ただし,Fe-Cu合金における磁 壁と格子欠陥の相互作用についての定量的モ デル化については今後に課題を残した.

以上,原子炉圧力容器の磁気的非破壊評価 技術開発の進展に資する中性子照射材の動的 磁気特性変化の実験データ及び磁性変化と照 射欠陥との相関に関する基礎データを蓄積で きた.

5. 主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者には下線)

〔雑誌論文〕(計6件)

① <u>Y. Kamada</u>, H. Watanabe, S. Mitani, <u>J.</u> <u>Echigoya</u>, J. N. Mohapatra, <u>H. Kikuchi</u>, <u>S.</u> <u>Kobayashi</u> and K. Takanashi, Magnetic Properties of Ion Irradiated Epitaxial Fe Films, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 266, pp. 012035/1-5, 2011, 査読有.

② <u>H. Kikuchi</u>, T. Takahashi, K. Ara, Y. Kamada, S. Kobayashi, <u>J. Echigoya</u>, Analysis of Barkhausen noise activity and hysteresis loop on cold-rolled and thermally aged Fe-Cu model alloy Conference, Proceedings/8th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, 2010, 査読なし.

③ <u>Y. Kamada</u>, S. Takahashi, <u>H.Kikuchi, S.</u> <u>Kobayashi</u>, K. Ara, <u>J. Echigoya</u>, Y. Tozawa, K. Watanabe, Effect of pre-deformation on the precipitation process and magnetic properties of Fe-Cu model alloys, J. Mater. Sci., Vol. 44, 949-953, 2009, 査読有.

 ④ 鎌田康寛,登澤雄介,<u>菊池弘昭,小林悟</u>, 荒克之,<u>越後谷淳一</u>,照射脆化を模擬した
 Fe-Cuモデル合金の動的磁気ヒステリシス特
 性-ヒステリシス損失の周波数依存性の解析
 による影響因子の分離 -,日本AEM学会誌,
 Vol. 17, 291-296, 2009, 査読有.

⑤ <u>Y. Kamada</u>, H. Watanabe, S. Mitani, <u>J.</u> <u>Echigoya</u>, <u>H. Kikuchi</u>, <u>S. Kobayashi</u>, N. Yoshida, and K. Takanashi, Effects of Room Temperature Heavy-Ion Irradiation on Magnetic and Electrical Properties of a Single Crystalline Iron Thin Film, Trans. Mater., Vol. 50, 2134-2138, 2009, 查読有.
⑥ <u>H. Kikuchi</u>, F. Sato, K. Ara, <u>Y. Kamada</u> and <u>S.</u> <u>Kobayashi</u>, Magnetic NDE for Cold-rolled and Thermally Aged FeCu Alloy using Impedance Measurement, Electromagnetic Nondestructive Evaluation(XII), 255-260, 2009, 査読有.

〔学会発表〕(計13件)

①Y. Kamada, H. Kikuchi, S. Kobayashi, J. Echigoya, K. Ara, S. Takahashi, H. Watanabe, N. Yoshida, N. Nakamura, H. Ogi, T. Ohtani, N. Ebine and M. Suzuki, Magnetic Properties of Ion-Irradiated Single Crystalline Iron and Iron-Chromium Thin Films, The 16th International Workshop on Electromagnetic Nondestructive Evaluation, 2011年3月11 日, チェンナイ, インド.

②Y. Kamada, H. Watanabe, S. Mitani, J. Echigoya, J. N. Mohapatra, <u>H. Kikuchi, S.</u> Kobayashi and K. Takanashi, Kerr Microscope Investigation of Ion-Irradiated Single Crystalline Iron Films, International Conference of AUMS, 2010 年 12 月 8 日, 済 州島, 韓国.

③Y. Kamada, H. Watanabe, S. Mitani, J. Echigoya, J. Mohapatra, H. Kikuchi, S. Kobayashi, K. Takanashi, Magnetic Properties of Ion Irradiated Epitaxial Fe Films, The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, 2010年7月14日, 仙台国際セ ンター.

④鎌田康寛,越後谷淳一, 菊池弘昭, 小林悟, 渡辺英雄, 吉田直亮, 三谷誠司, 高梨弘毅, 重 イオン照射した鉄単結晶薄膜の磁性, 日本金 属学会 2010年春期講演大会, 2010年3月29 日, 筑波大学.

⑤ H. Kikuchi, T. Takahashi, K. Ara, Y. Kamada, S. Kobayashi, J. Echigoya, Analysis of Barkhausen noise activity and hysteresis loop on cold-rolled and thermally aged Fe-Cu model alloy 8th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing ,2010 年 2 月 11 日, $f \pm \gamma \gamma \pm 1$, $\tau \gamma \xi$.

⑥福田誠, 鎌田康寛, 越後谷淳一, 菊池弘昭, 小林悟, 西村文仁, Fe-Cu 固溶合金の磁気特 性と熱時効の影響, 第 8 回日本金属学会東北 支部研究発表大会, 2009年12月5日, 岩手大 学.

⑦細井三蔵,鎌田康寛,越後谷淳一, <u>菊池弘</u> <u>昭,小林悟</u>,渡辺英雄,吉田直亮,三谷誠司, 高梨弘毅,重イオン照射した単結晶鉄薄膜の 磁化測定と磁区観察,第8回日本金属学会東 北支部研究発表大会,2009年12月5日,岩手 大学.

(8) Y. Kamada, Y. Tozawa, <u>H. Kikuchi, S. Kobayashi</u>, K. Ara and <u>J. Echigoya</u>, Static and dynamic magnetic hysteresis

properties of thermally aged Fe-Cu model alloys, The 13th Asia-Pacific Conference on Non-destructive Testing, 2009年11月11日, パシフィコ横浜.

⑨<u>菊池弘昭</u>,橋達治,鎌田康寛,小林悟,荒 克之,越後谷淳一,照射脆化を模擬した Fe-Cu モデル合金のバルクハウゼンノイズ解析,電 気学会マグネティクス研究会,2009年9月25, 日自動車会館(東京都).

⑩<u>菊池弘昭</u>,高橋達治,<u>鎌田康寛</u>,小林悟,荒 克之,<u>越後谷淳一</u>,時効した Fe-Cu モデル合 金の磁気特性挙動,日本磁気学会第33回学術 講演会,2009年9月14日,長崎大学.

 ⑪<u>鎌田康寛</u>,越後谷淳一,菊池弘昭,小林悟, 渡辺英雄,吉田直亮,三谷誠司,高梨弘毅,室 温でイオン照射した鉄単結晶薄膜の磁気・伝 導特性,日本金属学会第144回春期講演大会, 2009年3月30日,東京工業大学.

¹²鎌田康寛, 登澤雄介, 菊池弘昭, 小林悟, 荒 克之, 越後谷淳一, 照射脆化を模擬した Fe-Cu モデル合金の動的磁気ヒステリシス特 性・ヒステリシス損失の周波数依存性の解 析による影響因子の分離→, 第17回 MAGDA コンファレンス, 2008 年 11 月 21 日, 日立シ ビックセンター.

⁽³⁾H. Kikuchi, T. Takahashi, Y. Kamada, K. Ara, S. Kobayashi, Barkhausen noise characteristics on cold-rolled and thermally aged Fe-Cu alloy, Joint European Magnetic Symposia(JEMS'08), 2008 年 9 月 15 日, Trinity College, Dublin, Ireland.

研究組織
 研究代表者
 越後谷 淳一(ECHIGOYA JYUNICHI)
 岩手大学・工学部・教授
 研究者番号:00005539

(2)研究分担者
 菊池 弘昭(KIKUCHI HIROAKI)
 岩手大学・工学部・准教授
 研究者番号:30344617

鎌田 康寛(KAMADA YASUHIRO)岩手大学・工学部・准教授研究者番号:00294025

小林 悟 (KOBAYASHI SATORU) 岩手大学・工学部・助教 研究者番号:30396410

村上 武 (MURAKAMI TAKESHI) 岩手大学・工学部・技術職員 研究者番号:60466513